## Особенности эмиссионных характеристик нанокристаллических материалов

Представляет интерес в общем физическом плане, а также в целях применения в современных технологиях исследование эмиссионных свойств новых, нетрадиционных материалов. Такими материалами могут быть нанокристаллические структуры, приобретшие отличительные свойства под воздействием сильных деформаций, а также различные композиты из порошков.

Нанокристаллические образцы вольфрама исследованы методами просвечивающей электронной микроскопии, полевой ионной и полевой электронной эмиссий. Обнаружены существенные отличия в энергетических распределениях электронов нанокристаллического вольфрама по сравнению с крупнозернистым металлом. Теоретический анализ показал, что обнаруженные отличия обусловлены изменениями работы выхода и уровня Ферми при переводе металла в нанокристаллическое состояние.



Рис. 1 Полевое ионное изображение поверхности нанокристаллического вольфрама с межзеренной границей (показана стрелками). Окружности 1,2 указывают участки поверхности, для которых приведены распределения автоэлектронов по полным энергиям.





Рис.2 Распределение автоэлектронов по полным энергиям при различных эмиссионных напряжениях (показаны в поле графиков), полученные для двух областей эмиссионного изображения: а) для области 1 (Рис. 1), содержащей границу зерен; б) для области 2 (Рис. 1), удаленной от границы зерен

Экспериментально измеряемое распределение эмиттированных электронов по полным энергиям представляется в виде

$$N = \frac{J}{e} S f(x; y) \tag{1}$$

$$f(x; y) = \frac{(e x p(x))^{y}}{1 + e x p(x)}$$
(2)

$$x = \frac{\varepsilon - \varepsilon_F}{kT} \tag{3}$$

$$y = \frac{T}{2T_i} = \frac{8\pi \sqrt{2m\varphi} \eta \left(\frac{\sqrt{e^3 E}}{\varphi}\right)}{2ehE}T$$
(4)

где j – плотность тока автоэмиссии e – элементарный заряд, S – эффективная площадь эмиссии при снятии спектра,  $\varepsilon_F$  – энергия Ферми, k – константа Больцмана, T – температура в градусах Кельвина, h – постоянная Планка, m – масса электрона,  $\varphi$  – эмиссионная работа выхода, E – напряженность электрического поля,  $T_i$  – температура инверсии,  $\eta \left( \frac{\sqrt{e^3 E}}{\varphi} \right)$  –

слабо меняющаяся функция аргумента [12].Считаем, что для СМК – образца, в частности, на границе зерна, эмиссия суммируется с двух участков с разной работой выхода и разными уровнями Ферми

$$N = N_1 + N_2 = \frac{j_1}{e} S_1 f_1(x; y) + \frac{j_2}{e} S_2 f_2(x; y) = \frac{j_1}{e} S_1 [f_1(x; y) + a f_2(x; y)]$$
(5)

$$a = \frac{j_2 S_2}{j_1 S_1} \tag{6}$$

$$f_1(x; y) = \frac{(e x p(x))^y}{1 + e x p(x)}$$
(7)

$$f_{2}(x; y) = \frac{(ex p(x-b))^{cy}}{1 + ex p(x-b)}$$
(8)

$$b = \frac{\varepsilon_{F_2} - \varepsilon_{F_1}}{kT} = \frac{\Delta \varepsilon_F}{kT}$$
(9)



Рис. 3 Расчитанные по формуле (5) распределения по полным энергиям

автоэлектронов при следующих параметрах ( d=jS/e ) y<sub>1</sub>=0,22; y<sub>2</sub>=0,21; y<sub>3</sub>=0,2; a<sub>1</sub>=0,1; a<sub>2</sub>=0,2; a<sub>3</sub>=0,3; b=-8; c=0,9; d<sub>1</sub>=0,2; d<sub>2</sub>=0,5; d<sub>3</sub>=1



Рис. 4 Распределения по полным энергиям автоэлектронов при параметрах y<sub>1</sub>=0,22; y<sub>2</sub>=0,21; y<sub>3</sub>=0,2; a<sub>1</sub>=0,97; a<sub>2</sub>=0,95; a<sub>3</sub>=0,93; b=5; c=1,01; d<sub>1</sub>=0,2; d<sub>2</sub>=0,5; d<sub>3</sub>=1

Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы. При создании СМК – образцов возникают трубки тока с пониженной работой выхода (граница зерна) и повышенной (небольшое удаление). Это обусловлено изменением в результате деформации плотности упаковки в определенных кристаллографических направлениях. Проведенные исследования открывают перспективы в поисках материалов, у которых указанный эффект был бы более ярко выражен. Это позволит найти пути создания высокоэффективных эмиссионных матриц.

Помимо этого, предложенный метод может оказаться эффективным для анализа электронных свойств новых материалов.

Основные публикации: 36